

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

**Uchwała 347/33/2023
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne
z dnia 13 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
Panu mgr. inż. Patrykowi Sikorskiemu**

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu PW oraz §6 ust. 3 załącznika do uchwały nr 321/L/2023 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w związku z § 1 uchwały nr 21/L/2020 Senatu PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne na wniosek Pana mgr. inż. Patryka Sikorskiego wyznacza promotora w osobie Pana dr. hab. inż. Tadeusza Hofmana, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie ani odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Marta Królikowska, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Janusz Zachara